(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-273691

(43)公開日 平成5年(1993)10月22日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G 0 3 C	1/73	503	8910-2H		
G11B	7/24	5 1 6	7215-5D		

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

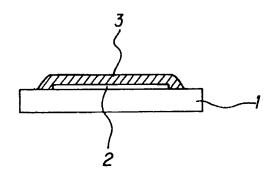
(72)発明者 長村 利彦 静岡県浜松市広沢 1 丁目23-3-13 (72)発明者 小林 宏 福岡県筑紫野市原695-18 (72)発明者 園田 高明	(21)出願番号	特顯平4—68527	(71)出願人	390014535 新技術事業団
静岡県浜松市広沢 1 丁目23-3-13 (72)発明者 小林 宏 福岡県筑紫野市原695-18 (72)発明者 園田 高明 福岡県福岡市博多区光丘町 2-1-23	(22)出題日	平成4年(1992)3月26日		東京都千代田区永田町2丁目5番2号
福岡県筑紫野市原695-18 (72)発明者 園田 高明 福岡県福岡市博多区光丘町2-1-23			(72)発明者	
福岡県福岡市博多区光丘町 2 — 1 — 23			(72)発明者	
(74)代理人 弁理士 田中 宏 (外1名)			(72)発明者	
		•	(74)代理人	弁理士 田中 宏 (外1名)

(54) 【発明の名称 】 光記録材料

(57)【要約】

【目的】 光の照射によって電荷移動を生ずる光誘起電 子移動反応に基づく光記録材料に関する。

【構成】 4,4'-ビビリジニウムイオンとのイオン 対電荷移動錯体を含むポリマーからなる光反応膜上に酸 素透過率の小さい高分子膜を積層したことを特徴とする 光誘起電子移動反応に基づく光記録材料である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 4,4'-ビビリジニウムイオンとのイ オン対電荷移動錯体を含むポリマーからなる光反応膜上 に酸素透過率の小さい高分子膜を積層したことを特徴と する光誘起電子移動反応に基づく光記録材料。

【請求項2】 4、4'ービビリジニウムイオンとイオ ン対電荷移動錯体を形成する化合物が複数個のフルオロ 置換基を有するテトラフェニルボレートである請求項1 記載の光記録材料。

リジニウム・テトラキス〔3、5~ビス(トリフルオロ メチル)フェニル] ボレート塩である請求項1記載の光 記録材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光記録材料に関し、特に 光の照射によって電荷移動を生ずる光誘起電子移動反応 に基づく光記録材料に関する。

[0002]

【従来の技術】現在、光磁気ディスクなどに情報を書き 込む方法はレーザー光の熱によりディスク内に存在する 稀土類一遷移金属合金などの物質を変化させるもので所 謂ヒートモード記録と称せられる方法である。しかし、 ヒートモード記録では、その密度は、集光度によって殆 ど決まり、1平方 c m 当たり100メガ (1メガ=10 0万) ビット以上高密度に情報を記録させることが困難 であると云われている。そのため、光自体がもつ波長や 偏光の特性によって情報を記録しようとするフォトンモ ド記録が必要となってきた。すなわち、フォトンモー ド記録では多重化できるため大量の記録書き込みが可能 30 となるからである。そして、フォトンモード記録可能な 材料とは、光によって分子1個レベルの反応を起こす材 料であり、このような材料としては光化学ホールバーニ ング材料とフォトクロミック材料がある。

【0003】光化学ホールバーニング材料は分子の動き を凍結させた物質中に光によって反応する色素を分散さ せ、ある決まった波長のレーザ光をあてると光化学反応 により色素の分子構造が変化し、吸収スペクトルに小さ いホールができて、これを光記録に利用するもので、記 録密度は1cm²当たり100ギカ(1ギカ=10億)ビ 40 子膜を積層して酸化に対して保護した光記録材料であ ットと非常に大きい記録密度が得られるが、分子の動き を凍結させた中で光化学反応を行うため-196℃以下 という温度に冷却しなければ使用できないという欠点が あった。

【0004】一方、フォトクロミック材料は光により分*

*子構造を変化して記録を可能にするものであるが、繰返 し書き込みの耐久性及び書き込み速度などの点において 難点があった。ところで、4、4~~ビビリジニウムイ オンはカチオン性の電子受容体(アクセプター)として 多くの有機化合物又は無機アニオンと電荷移動(CT) 錯体を形成し、光励起状態ではドナーからアクセプター へ電子が1個移動する。本発明者は先に化学的に安定で 且つ嵩高な構造を有するテトラキス〔3,5-ビス(ト リフルオロメチル)フェニル)ボレートアニオンと4, 【請求項3】 イオン対電荷移動錯体が4,4'-ビヒ 10 4'-ビビリジニウムイオンとがイオン対CT錯体を形 成し、脱気下で光を照射すると、光誘起電子移動を生じ 青色状態となり、暗所でかなりゆるやかに元の淡黄色状 態であるCT状態に戻り、再び光励起すると青色状態に なり、このような変化は何回も繰り返すことが可能であ

> 【0005】したがって、上記の現象に基づき4,4' -ビビリジニウムイオンとのイオン対電荷移動錯体を含 むポリマーは超高速書き込み可能な光記録材料として期 待されるが、該ボリマーは酸素などの酸化剤に対して大 きな反応性を有するため、大気中で上記の可逆的な色変 化を生ずることができない。

ること、及び、この光誘起電子移動反応に基づく色変化 の速度がピコ秒オーダーの超高速で変化することを見出

[0006]

した。

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明者は上 記の欠点を改良し、光記録材料として使用するため、種 々検討した結果、本発明を完成したもので、本発明の目 的は超高速度で書き込み可能な光誘起電子移動反応に基 づく光記録材料を提供するにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の要旨は、4, 4'-ビビリジニウムイオンとのイオン対電荷移動錯体 を含むポリマーからなる光反応膜上に酸素透過率の小さ い高分子膜を積層したことを特徴とする光記録材料であ る。すなわち、本発明は4、4'ービピリジニウムイオ ンをアクセプターとし、これに対するドナーと作用させ てイオン対電荷移動錯体を形成させ、得られた4.4' ビビリジニウムイオンのイオン対電荷移動錯体を含む ポリマーからなる光反応膜上に酸素透過率の小さい高分 る。本発明における4、4'ービビリジニウムイオンを 提供する化合物は下記の構造式(1)を有する化合物で ある。

[8000]

【化1】

$$R' - N + N - R^2$$
 (1)

チレンオキシド)基である。本発明において、4,4'ービビリジニウムイオンとイオン対電荷移動錯体を形成する化合物としては、4,4'ービビリジニウムイオンに対してドナーとして作用する化合物であって、例えば、複数個のフルオロ置換基を有するテトラフェニルボ*

【0011】式中、RはCF3, -CF2CF2CF2CF

【0014】などであって、Mは金属イオン又はアンモ 30 ニウムイオンを表す。

【0015】本発明において上記のイオン対電荷移動錯体を含有するポリマーとしては、主鎖の一部に4,4'ービピリジニウム基を有するポリ(テトラヒドロフラン)又は側鎖に4,4'ービピリジニウム基をもつビニルポリマー、又は低分子4,4'ービピリジニウム塩を分散させたポリ(メチルメタクリレート)等である。分散系の場合、該ポリマーに対して約20%程度の割合で含有される。

【0016】また、本発明において使用する酸素透過率 40 の小さい高分子膜としてはポリビニルアルコール膜、ポリ酢酸ビニル膜、ポリアクリロニトリル膜等である。主 鎖又は側鎖に4,4'ービビリジニウム基を有する高分子の場合は、その多くの有機溶媒への高い溶解性のために水溶性高分子保護膜を使用することが好ましい。

【0017】本発明にかかる光記録素の製造方法としては、ガラス、ポリカーボネート等の基板上に流延法により4、4°ービピリジウムイオンとのイオン対電荷移動 錯体を含むポリマーの膜、すなわち、光反応膜を成形し、その上に酸素透過率の低い高分子膜を成膜すること※50

*レートで、具体的に二三を例示すると、下記に示すよう なテトラフェニルボレートがある。

【0010】 【化2】

※によって容易に得られる。

【0018】光反応膜の成形方法としては上記の4、

4'ービビリジウムイオンとその対イオンとして複数個のフルオロ置換基を有するテトラフェニルボレートを含有するポリマーの、例えば1,2ージメトキシエタン等の有機溶液を作り、これを基板上にキャストしたり、或20はポリマー溶液中に4,4'ービビリジウムイオンを含有するイオン対電荷移動錯体を溶解させた溶液を基板上にキャストし、しかる後、その上にポリビニルアルコールなどの酸素透過率の小さい高分子を塗布、乾燥する。使用する光反応膜形成溶液の濃度としては3mg/m1程度であり、またポリビニルアルコール水溶液の濃度としては10mg/m1程度である。

【0019】得られた光記録素子を図示すると図1の通りである。図中、1は基板、2は光反応膜、3は高分子保護膜である。更に、実施例をもって本発明を具体的に説明する。

[0020]

【実施例】

実施例 1

テトラヒドロフラン(24.45g)とトリフルオロメ タンスルホン酸無水物 (1.40g)を室温のアルゴン 雰囲気等で約15分撹拌した後−70℃に冷却する。そ こでテトラヒドロフラン10mlに溶かした0.53g の4,4'-ビビリジンを加えて数時間撹拌によって、 4,4'ービビリジニウム基を主鎖の一部に含むポリマ ーを作った。4,4'ービビリジウムイオン濃度は4. 3×10~4mol/gであった。このポリマーにテトラ キス〔3、5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル〕 ボレート塩を作用させてCT錯塩を得た。 次いで、こ のCT錯塩を1,2-ジメトキシエタンにとかし約0. 3%濃度の溶液をつくり、これをガラス基板上にキャス トして乾燥後光反応膜を形成した。続いてこの光反応膜 の上に濃度1%程度のポリビニルアルコール水溶液を塗 布し、乾燥して光記録材料を得た。得られた光記録材料 は空気中で光を照射すると青色に変化し、その寿命 (照 射直後の吸光度の1/e=1/2.718に減衰する時 間)は20℃で約70時間であった。比較のためポリビ ニルアルコール保護膜のないものは、空気中で光照射し ても色は変わらず、また脱酸素下で光照射して青色に変 化したものに空気を入れると約3分で色は消える。

【0021】実施例 2

ポリ (メチルメタクリレート) の1, 2-ジメトキシエ タン溶液(10mg/ml)1mlに5mgのN, N' ージメチルー4, 4' ーピピリジニウムのテトラキス 〔3,5-ピス(トリフルオロメチル)フェニル〕 ボレ 記録材料を得た。得られた光記録材料は空気中で光を照 射すると青色に変化し、その寿命 (照射直後の吸光度の 1/e=1/2. 718に減衰する時間) は20℃で約 45日であった。

[0022]

【発明の効果】以上述べたように、本発明は光反応膜と

してイオン対電荷移動錯体を使用したことにより光の照 射によって構造変化を伴うことなく単にイオン対間で電 子の移動によって可逆的に色の変化を示すのでくりかえ し書き込み可能な光記録材料を提供することができ、且 つイオン対電荷移動錯体として主鎖の一部に4,4'-ビビリシニウム基を含有するポリマーのテトラキス [3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル〕ボレ ート塩を使用したとき書き込み速度は数十ピコ秒程度と 迅速である。また、ポリビニルアルコール等の高分子膜 ート塩を溶かし、ガラス基板上にキャストして乾燥後光 10 を積層してあるので空気中で安定に記録状態を保持する ことができる。

6

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明にかかる光記録材料の断面図

- 1. 基板
- 2. 光反応膜
- 3. 保護膜

【図1】

